PRODUCTION OF Pt-Ni ALLOY FOR SPUTTERING

Patent Number:

JP63033563

Publication date:

1988-02-13

Inventor(s):

KEZUKA HIROYUKI

Applicant(s):

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

Requested Patent:

■ JP63033563

Application Number: JP19860174945 19860725

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To produce a Pt-Ni alloy target for sputtering having no cracks by melting a Pt-Ni alloy, casting it in a casting mold having large heat capacity or a water-cooled casting mold and plastically working the resulting ingot to a required shape.

CONSTITUTION:A Pt-Ni alloy is melted and cast in a split Cu casting mold 1 having large heat capacity or a watercooled casting mold (not shown) to obtain a Pt-Ni alloy ingot 2 without excessively raising the temp. of the mold 1. The volume of the mold 1 is preferably made >=about 10 times the volume of the ingot 2 so as to regulate the rise of the temp. during the casting to <=about 150 deg.C. The resulting ingot 2 has a fine and uniform crystal structure and does not cause intercrystalline cracking when it is plastically worked to a required shape. The worked ingot is heat treated by rapid cooling in water. During the cooling, heat cracking is not caused. Thus, a Pt-Ni alloy target of high quality is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

obseed to Sale



Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63033563

PUBLICATION DATE

13-02-88

APPLICATION DATE

25-07-86

APPLICATION NUMBER

61174945

APPLICANT: TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK;

INVENTOR :

KEZUKA HIROYUKI;

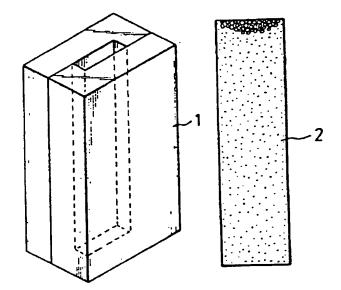
INT.CL.

: C23C 14/34

TITLE

: PRODUCTION OF PT-NI ALLOY FOR

SPUTTERING



ABSTRACT: PURPOSE: To produce a Pt-Ni alloy target for sputtering having no cracks by melting a Pt-Ni alloy, casting it in a casting mold having large heat capacity or a water-cooled casting mold and plastically working the resulting ingot to a required shape.

> CONSTITUTION: A Pt-Ni alloy is melted and cast in a split Cu casting mold 1 having large heat capacity or a water-cooled casting mold (not shown) to obtain a Pt-Ni alloy ingot 2 without excessively raising the temp. of the mold 1. The volume of the mold 1 is preferably made ≥about 10 times the volume of the ingot 2 so as to regulate the rise of the temp. during the casting to ≤about 150°C. The resulting ingot 2 has a fine and uniform crystal structure and does not cause intercrystalline cracking when it is plastically worked to a required shape. The worked ingot is heat treated by rapid cooling in water. During the cooling, heat cracking is not caused. Thus, a Pt-Ni alloy target of high quality is obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-33563

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)2月13日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

スパツタリング用P t – N i 合金ターゲットの製造方法

②特 頤 昭61-174945

❷出 願 昭61(1986)7月25日

砂発明者 毛塚

弘之

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

①出 顋 人 田中貴金属工業株式会

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

明 超 🛎

1. 発明の名称

スパッタリング用PI-Ni合金ターゲットの製造方法。

2. 特許請求の範囲

PI-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大きな誘適誘型又は水冷誘型にて誘盗し、鋳型の温度上昇を抑えてPI-Ni合金インゴットを作り、然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とするスパッタリング用PI-Ni合金ターゲットの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、スパッタリング用Pt-Ni合金タ -- ゲットの製造方法に関する。

(従来の技術)

Pt-NI合金は、非常に硬く、脆い材料である為、従来、半導体用スパッタリングターゲット 材料として使用するものは、Pt-Ni合金又は Pt粉末とNi粉末を使用した粉末冶金法による 焼結材料で作られていた。

(発明が解決しようとする問題点)

然し乍ら、前記焼結材料では最密度が 100%のものは作りにくい為、材料中に吸蔵する不純ガスが問題となる。その場合、材料の純度の低下のみならず、スパッタリング中の異常放電などの現象が起こり、形成される腰の特性に多大な影響を与えていた。

その為、吸職する不純ガスの少ない真空溶解及び塑性加工によるPt-Ni合金ターゲットが要求されていた。

ところでPt-Ni合金は、Ni量の増加に伴い硬さが大きく変化し、第7図に示す如く30wt%付近で最大となる。Pt-Ni合金で15~40wt%のNiを含む合金の溶湯を排型に調造すると、鋳型の温度上昇により結晶粒が粗大化し(特に湯口付近)、強い材料となる為、製性加工を行うと粒界割れが発生し、しかも熱処理時とートクラック等が発生し、従ってPt-Ni合金ターゲットを作ることができなかった。

特開昭63-33563(2)

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたものであり、塑性加工時粒界割れを抑止でき、しかも熱処理時ヒートクラック等の発生を防止できるスパッタリング用PェーNi合金ターゲットの製造方法を提供することを目的とするものである。 (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法は、Pt-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大きな誘造規型又は水冷線型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を抑えてPt-Ni合金インゴットを作り、然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とするものである。

(作用)

上記の如く本発明の製造方法では、溶解した P t - Ni 合金を熱容量の大きな鋳造鋳型又は水冷 鋳型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を即えて P t -Ni 合金インゴットを作るので、この作られた P t - Ni 合金インゴットの結晶粒は均一化され且 つ微細化されている。従って、塑性加工での粒界 割れの発生が防止され、Pt-Ni合金インゴットを強加工することができ、熱処理時のヒートクラックの発生も防止することができる。

(実施例)

本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法の一実施例を従来例と共に説明する。

先ず本発明の一実施例について説明する。PtーNi39.2mt%合金を溶解し、これを熱容量の大きな鋳造鋳型、本例では第1図に示す寸法の二分割のCu鋳型1に鋳造し、鋳型1の温度上昇を150度迄抑えて第2図に示すPtーNi39.2mt%合金のインゴット2を作った。このインゴット2は一部破断して示したように結晶粒が均一化され且つはれていた。然してこのインゴット2はついるにはし、幅295mx、長さ180mx、厚さ6.0mmのプレートに成形した処、粒異割れが極めて小さかった。尚、前記鋳型1の体積はインゴット2の体積の10.6倍で、鋳型1の熱容量は著しく大きい

ものである.

また的記ィンゴット 2 を加工率65%で厚さ17.0 mm から 6.0 mm まで圧延加工した処、中心部まで完全に塑性変形していた。これを N : - H : 雰囲気中で 800 C、40分間熱処理した後、水中急冷したがヒートクラックの発生は無かった。

次に従来例について説明する。PtーN 1 32.9 %合金を溶解し、これを第 5 図に示すす法の二分 初の C u 詩型 3 に 講造し、 講型 3 の温度上昇を抑えずに第 6 図に示す PtーN i 32.9 %合金の抑えずに第 6 図に示す PtーN i 32.9 %合金の では 5 位の C u 詩型 3 の A を作った。このインゴット 4 は 中の 破 が の で で で た と の で の で と 200 m 、 厚さ 8.0 m の で と 200 m 、 原さ 8.0 m の で し に 成形した 処、 粒 昇 割 れ が 極 め て 2 の かった。 尚、 前記 録型 3 の 体 積 は インゴット 2 の 体 積 の 3.2 倍 で、 鋳型 3 の 熱 容量 は 小 さい も の で ある。

また前記インゴット 4 を加工率30%で厚さ17m から12mまで圧延加工した処、厚さ方向の中間部 の塑性変形は小さかった。これをNェーHェ雰囲気中で 800で、40分間熱処理した後、水中急冷した処ヒートクラックが奢しく発生した。

このように従来の製造方法ではインントもに 結晶粒の相大化が見られ、クロス圧延明の製造方法ではス大きいのに対し、本発明の製造方法ではインゴットを関連方法ではインゴットの製造力は、クイロス圧延した際性加工性が優れていることが判定では、大クラックが生じたが、本発処理でも、トクラックが圧延加工後の製造ヒートにより、本熱処理では、本条処理では、本条処理では、本条処理では、本条処理では、本条処理では、ない、ないでは、大クラットが得られることが判る。

尚、本発明の製造方法で使用する熱容量の大きな鋳型1の変形例としては第3図ュに示す如くる 口付近のポリュームを大きくした鋳型5や第3図 bに示す如く下端より上端に向かって次第に太く なるようにテーパを付した鋳型5がある。また熱容量の大きな鋳型の代わりに、第4図ュに示す如

特開昭63-33563(3)

より作られたインゴットの断面マクロ組織を示す 図、第7図はPι-Ni合金の硬さを示すグラフ である。

出願人 田中貴金属工聚株式会社

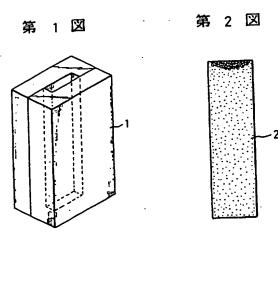
く上部外面に波形の水冷管 7、 7 ° を配管した水 冷鋳型 8 や第 4 図 b に示す如く上部に上下に平行 な折り返し水冷で 9、 9 ° を挿通配管した水冷鏡 型10を用いても良いものである。

(発明の効果)

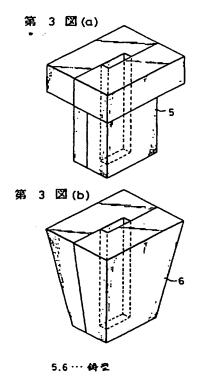
以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用PtーNi合金ターゲットの製造方法によれば、結晶粒の均一微細なインゴットを鋳造できて、塑性加工時粒界割れを抑止でき、しかも然処理時とートクラック等の発生の無い品質の良好なPtーNi合金ターゲットが得られるという効果がまる

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の製造方法で用いた熱容量の大きな誘型を示す斜視図、第2図は第1図の鋳型により作られたインゴットの断面マクル組織を示す図、第3図a、bは夫々熱容量の大きな鋳型の形例を示す斜視図、第4図a、bは夫々水冷鋳型の例を示す斜視図、第5図は従来の製造方法で用いた鋳型を示す斜視図、第6図は第5図の鋳型に



1…鋳型2…インゴット



特開昭63-33563(4)

